(6)躯体防水材(浸透型) 主要情報一覧表

会社名	商品名	組成·材質	材料の状態	防水・ひび割れ補修の メカニズム	性能透水試験			設計単価	施工体制	耐用年数	保証年数	販売開
					JIS A 1404	近水武鞅 JASS8T-301	その他	設計単個	施工体制		保証午 叙	始時期
ベスト合成化学工 業	セラミエースコート 防水材	ケイ酸質系	ペースト状	_	データなし	塗布試験体:1.3×10 ⁻⁹ cm/s 無塗布試験体:50.9×10 ⁻⁹ cm/s		2,500円/m²(300m²以上) [材工とも]	材料販売	4~5年毎に塗り替え	下地によりない場合と ある場合がある。 ありの場合5年	_
茶谷産業(株)	セリノールDS	無機質セメント系粉体	ペースト状	_	透水比0.28 透水量2.1g	塗布試験体:18×10 ⁻ ⁷ cm/s 無塗布試験体との比0.14	_	2,750~7,000円/m ² [材工とも]	ライセンス施工 (日本セリノール防 水事業協同組合 責任施工)	地下防水主体のため塗 り替えなし	なし	1970年
日本ジッコウ(株)	ハイドロモルタル EX	活性化シリカフィラー(けい酸質系粉体)、水性エポキシ樹脂		水系エポキシ樹脂と活性化シリカフィラーの複合反応により、コンクリートの表層部を緻密 化するとともに、一体化 しコンクリート構造物の 防水性を向上させる	データなし	データなし	透水量:0.1ml以下(JIS A 6909 B法)	2.800円/m²(300m²以上) [材工とも] ※下地処理費用は含まず。	材料販売	使用条件により異なる	施工条件、供用条件により異なる。	1984年
保土ヶ谷バンデッ クス建材(株)	バンデックス・スー パー、バンデック ス・ブレミックス、バ ンデックスグレイ	ケイ酸質系	ペースト状	水を媒介としてコンク リートに含まれる水酸 化カルシウム等と反応 し毛細管の空隙を活性 化させ、不溶性の結晶 体を形成する	データなし	塗布試験体:4~9×10 ⁻ ⁷ cm/s 無塗布試験体:128×10 ⁻ ⁷ cm/s	_	3,000円/m²(500m²以上) [材工とも] ※下地処理は除く。	ライセンス施工	現時点で設定なし	最高10年(工事店との連帯)	1967年2月
昭和電工建材(株)	セレガード・DS	珪酸カルシウム、アルミン酸カルシウム、珪砂	ペースト状	_	透水量2.4g	塗布試験体:2.6×10 ⁻¹⁴ mm/s 無塗布試験体:4.3×10 ⁻¹² mm/s	_	2,800円/m²(300m²以上) [材工とも]	材料販売	5年	5年	_
(株)ダイフレックス	パウダックス防水	セメントおよび珪酸質骨材	ペースト状	特殊成分がコンクリート 内で化学的に反応して 水に溶けない結晶を形成し、コンクリート躯体 素層部の空隙を充填し て緻密な構造体に変え る。	データなし	塗布試験体:17×10 ⁻⁷ cm/s 無塗布試験体:128×10 ⁻⁷ cm/s	塗布試験体:1.6ml 無塗布試験体:5ml以上 (測定限界5ml) (JIS A 6909 B法)	2.800円/m²(500m²以上)[材工とも]	材料販売	10年	なし	1969年9月
三洋化成工業(株)	ダブルコートS	エポキシ系	ペースト状	水とセメントに含まれる カルシウム分と反応し、 不溶性の結晶体を形成 する	透水比0.14 透水量3g	データなし	_	未設定	材料販売	未定	なし	1978年
日本ザイペックス (株)	ザイペックス工法	無機質セメント結晶増殖材	ペースト状	水を媒介としてコンク リートに含まれる水酸 化カルシウムと反応し、 毛細管の空隙を活性化 させ、不溶性の結晶体 を形成する。未水和シリ カと未水和カルシウム が残っているかぎり、永 久に反応、拡散する。	データなし	<u>塗</u> 布試験体:3.8×10 ⁻ ¹⁰ cm/s 無塗布試験体の1/3以下	_	5,300~6,200円/m²(吹付・塗 布) 5,300~20,500円/m(充填・注 入) [材エとも]	ライセンス施工	躯体寿命に準ずる	10年(新築の場合)	1969年カナダ「ザイ ベックスケミカルコー ボレーション」により 開発
(株)アストン	CS-21	ケイ酸質系ナトリウム系	液体	硬化したコンクリート表面に塗布または散布することによって、未水和のセメントや不安定状態の水和生成物をより安定したCSH系結晶に変化させ、空隙を充填し緻密化する。	データなし	塗布試験体:2.4×10 ⁻ ⁷ cm/s 無塗布試験体:11.5×10 ⁻ ⁷ cm/s	-	3,800円/m²(300m²以上) [材工とも]	ライセンス施工	10年	10年(アストン協会員に よる責任施工・新築の 物件・CSII工法により 施工)	2001年8月